



## **KIOXIA, 연구 및 기술 개발 강화 및 Open Innovation의 촉진을 위해 Yokohama Technology Campus와 새로운 연구 센터의 확장 발표**

2021년 5월 13일

KIOXIA Corporation

일본, 도쿄 - 메모리 솔루션의 세계적인 리더 KIOXIA Corporation은 오늘, 자사의 Yokohama Technology Campus에 위치한 Technology Development Building의 증설과 새로운 Shin-Koyasu Advanced Research Center의 설립을 위해 200억엔을 투자한다고 발표했습니다. 이 새로운 시설은 2023년에 운영 개시할 것으로 예상되며, Kanagawa 현에 위치한 R&D 사이트와 통합, 협업을 통해 혁신에 더 유리한 업무 환경을 만들고 업무 효율을 높여 KIOXIA의 연구 및 기술 개발을 강화하게 될 것입니다.

Yokohama Technology Campus에 증설되는 Technology Development Building은 현재 시설의 거의 두배가 됩니다. 이로써 KIOXIA의 제품 평가 역량이 확장되어, 결과적으로 제품 품질을 높이게 될 것입니다. 이 시설은 앞으로 제품 개발을 강화하기 위해 충원되는 인력을 위한 공간으로도 활용될 것입니다. 또한 고효율 에너지 절감 장치를 갖춘 환경 친화적인 디자인이 특징입니다.

Shin-Koyasu Advanced Research Center는 재료와 새로운 공정에 특히 중점을 둔 광범위한 연구에 사용될 클린 룸을 갖추게 됩니다.

KIOXIA는 이러한 시설 투자를 통해, 세계적으로 늘어나는 메모리 수요를 충족시키고 새로운 가치를 제공하는 혁신적인 메모리 기술과 제품을 만들기 위해, 플래시메모리와 SSD 기술 개발 역량의 강화를 꾀할 것입니다.

메모리로 세상을 행복하게 한다는 미션 아래, KIOXIA는 새로운 메모리의 시대를 여는 데 초점을 맞추고 있으며, 자본 투자와 시장 트렌드를 반영한 연구 개발을 통해 메모리와 SSD 업계를 선도하는 데 계속 전념할 것입니다.

### **Yokohama Technology Campus Technology Development Building (가칭)**

위치: Kasama 2-chome, Sakae-ku, Yokohama-shi, Kanagawa Prefecture

건물 규모: 6층

연면적: 약 40,000m<sup>2</sup>

공사 개시 일정: 2021년 가을

완공 일정: 2023년 여름

# KIOXIA



Yokohama Technology Campus Technology Development Building 이미지

## Shin-Koyasu Advanced Research Center (가칭)

위치: Moriya-cho 3-chome, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa Prefecture

건물 규모: 4 층

연면적: 약 13,000m<sup>2</sup>

운영 개시 일정: 2023 년 여름



Shin-Koyasu Advanced Research Center 이미지